# - 覧

## ●測定系

形状測定	店田兴店	店田炒
機器名称 X線CT装置	使用単位時間	使用料 2.760
高精度表面粗さ輪郭形状測定機	時間	1,620
同相及な回相で無ず形が利定機 触針式表面形状測定機	問制	530
真円度測定機	時間	900
ステップゲージ(※)	H	2.230
測定顕微鏡	時間	380
ビデオプローブ式三次元測定機	時間	2,120
ブロックゲージ	時間	450
ポータブル表面粗さ計(※)	時間	540
温度・熱流体測定	9512	0 10
可視・熱画像測定用小型カメラ(※)	時間	390
携行型赤外線映像装置(※)	時間	440
高速度赤外線サーモグラフィ(※)	時間	1.580
赤外線熱画像装置(※)	時間	560
微風速計(※)	В	390
標準温度計(※)	時間	390
露点計(※)	時間	430
音・振動・力・ひずみ測定	010	
振動測定装置(※)	時間	430
切削動力計(※)	時間	550
騒音計(※)	時間	490
ハンドヘルド振動計(※)	時間	450
ひずみ測定機(※)	時間	420
無響室	時間	760
レーザードップラー式振動計(※)	時間	520
電気・電子測定	0.10	
FFTアナライザー(※)	時間	430
LCRメーター(※)	時間	390
オシロスコープ(※)	時間	400
組込みソフトウェアデバッガー(※)	時間	420
クランプ電力計(※)	時間	380
小型データロガー(※)	В	600
GMサーベイメータ(※)	時間	380
スペクトラム・インピーダンスアナライザー(※)	時間	550
抵抗計(※)	時間	390
低抵抗率計(※)	時間	380
データロガー(※)	B	920
電子負荷装置(※)	時間	390
電力計(※)	時間	380
任意波形発生器(※)	時間	390
マルチメーター(※)	時間	380
ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)	時間	480
リアルタイムスペクトラムアナライザー(※)	時間	520
ロジックアナライザー	時間	390
電磁環境測定	n± ee	000
簡易ノイズ測定機(※)	時間	380
電磁干渉試験機(エミッション)	時間	1,840
電磁耐性試験機(イミュニティ)	時間	2,110
電波暗室	時間	1,180
ノイズ耐性試験システム(FTB・雷サージ)	時間	540 470
ノイズ耐性試験システム(静電気) ノイズ耐性試験システム(電源変動)	時間	500
	可目	300
<b>光• 色彩測定</b> 大型積分球全光束測定装置	時間	1,450
	時間	690
	時間	1,430
小至主元米例と表し   照度・光量子束密度計(※)	時間	410
照度マッピング測定装置	時間	660
照り設計シミュレータ	時間	910
配光測定装置	時間	510
出力測定表量   光散乱特性評価装置	時間	1,250
	時間	560
分光測色計(デフクトップ)		
分光測色計 (デスクトップ) 分光測色計 (ハンディ) (※)		
分光測色計 (デスクトップ) 分光測色計 (ハンディ) (※) 分光放射輝度計(※)	時間	440 510

人間工学測定		
機器名称	使用単位	使用料
生体信号計測装置(BIOPAC)(※)	時間	380
体圧分布測定器(※)	時間	620

### ●分析系

表面観察 • 分析 機器名称	使用単位	使用料
蛍光顕微鏡	時間	45
実体顕微鏡	時間	45
生物顕微鏡システム	時間	46
走査型プローブ顕微鏡	時間	82
低真空走查電子顕微鏡	時間	3,38
デジタルマイクロスコープ	時間	56
到立型金属顕微鏡	時間	49
フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡	時間	8,64
フィールドエミッション走査電子顕微鏡	時間	3,38
レーザー顕微鏡	時間	1,36
有機分析	n±88	1.00
FT-IRマイクロATRシステム	時間	1,60
カールフィッシャー式水分測定装置	時間	40
ガスクロマトグラフ(アジレント)	時間	1,37
ガスクロマトグラフ(島津製作所)	時間	91
ガスクロマトグラフ質量分析装置	時間	2,47
	時間	4,32
紫外・可視分光光度計(材料系) こおいセンサー(※)	時間	51 40
無機分析	В	40
イオンクロマトグラフ水質分析装置	時間	1,36
X線回折装置	時間	3.61
ガラス電極式水素イオン濃度計(pH計)	時間	46
グロー放電発光表面分析装置	時間	4,34
蛍光X線分析装置(EDXRF)	時間	1,01
蛍光X線膜厚計	時間	71
スパーク放電発光分光分析装置	時間	1,04
全窒素分析装置	時間	56
世界	時間	71
熱膨張率測定装置	時間	76
波長分散型蛍光X線分析システム(上面型)	時間	2,99
波長分散型蛍光X線分析システム(下面型)	時間	2,51
ラマン分光光度計	時間	1.19
食品分析		
CP発光分光分析装置	時間	2,64
床認識装置(五味)◎	試料	2,79
味認識装置(旨味先味)◎	試料	1,23
アミノ酸分析装置	試料	2,02
キャピラリー式電気泳動分析装置	時間	62
クリーンベンチ	時間	45
ケルダール分析装置	バッチ(20本)	2,30
高速液体クロマトグラフ(食品系)	時間	1,29
高速液体クロマトグラフ(有機酸分析システム)	時間	1,63
高速液体クロマトグラフ質量分析装置	時間	1,79
高速冷却遠心機	時間	57
紫外可視分光光度計(食品系)	時間	43
水分活性測定装置	時間	42
ソックスレー抽出器	試料	1,24
こおい識別装置◎	時間	2,28
日本酒アルコール測定装置	時間	52
燃燒式窒素分析装置	時間	2,89
マイクロ波加熱分解装置	時間	79
マイクロプレートリーダー	時間	47
レオメーター	時間	50
ロータリーエバポレーター(食品系)	時間	45

使用料の単位は円、使用料には消費税10%が含まれます。 県外(中国地域内の企業を除く)からのご利用は、料金が2倍となります。 ②は県内・県外同一料金です。 (※)は当センター施設外への持ち出しが可能です。 使用単位:1日(8時間)

## ●試験系

材料強度・衝撃試験		
機器名称	使用単位	使用料
アイゾット・シャルピー衝撃試験機	問制	830
小型引張圧縮試験機	時間	840
精密小型引張圧縮試験機	問問	1,550
万能材料試験機(1000kN)	問問	2,310
万能材料試験機(500kN)	時間	910
引張圧縮試験機	時間	1,690
材料硬さ・摩耗試験		
往復運動平面摩耗試験機	時間	410
超微小押込み硬さ試験機	時間	1,310
薄膜用摩擦摩耗試験機(TRIBOMETER/HT)	時間	600
薄膜用摩擦摩耗試験機(UMT-TriboLab)	時間	810
反発式ポータブル硬度計(※)	時間	430
ビッカース硬度計	時間	670
ブリネル硬度計	時間	1,080
マイクロビッカース硬度計	問	1,210
摩擦摩耗試験機	時間	670
ロックウェル硬度試験機	時間	700
材料物性試験		
X線応力測定装置	時間	660
干渉膜厚計	時間	1,000
磁気応力測定装置(※)	時間	380
質量分析装置付熱分析装置(TG-MS)	時間	3,830
自動分極装置	時間	670
接触角計	時間	450
電磁式ふるい振とう機	時間	510
熱線式熱伝導率測定装置(※)	時間	460
熱分析装置(DSC·DMA·TMA)旧:粘弹性測定装置	時間	940
熱分析装置(TG-DTA)	時間	1,060
比重測定装置	時間	460
メルトインデクサー	時間	740
溶射皮膜密着力試験機	時間	490
レーザー回折粒度分布測定装置	時間	620
環境試験		
大型複合環境試験機(振動試験機·恒温槽同時使用) ©		1,720
大型複合環境試験機(振動試験機)◎	時間	1,310
大型複合環境試験機(恒温槽)◎	8	13,040
小型冷熱衝擊試験機	時間	660
人工気象室	8	39,860
低速風洞	時間	1,380
複合環境試験機 (振動試験機・恒温槽同時使用)	時間	1,820
複合環境試験機(振動試験機)	時間	1,120
複合環境試験機(恒温槽)		11,620
複合サイクル試験機	В	4,150

## ●加工系

機械加工		
機器名称	使用単位	使用料
形彫り放電加工機	時間	1,170
高精度研磨装置	時間	540
精密平面研削盤	時間	1,040
旋盤	時間	670
立形マシニングセンター	時間	1,270
直立ボール盤	時間	520
鋸盤	時間	400
ハイスピードミーリングセンター	時間	1,830
フライス盤	時間	450
平面研削盤	時間	630
細穴放電加工機	時間	530
ワイヤー放電加工機	時間	1,370
材料加熱処理・恒温槽		
ガス置換型電気炉	時間	520
恒温恒湿器		2,140
高温ろ過装置	時間	550
高速昇温加熱炉(酸化雰囲気)	時間	670
高速昇温加熱炉(不活性雰囲気)	時間	830
小型真空雰囲気電気炉	時間	660
真空凍結乾燥機		3,950
定温乾燥機	時間	440
定温乾燥器(ETTAS)		620
燃焼用電気炉		1,650
放電プラズマ焼結機	時間	3,680
材料表面処理		
イオンミリング装置	時間	1,950
真空蒸着装置	時間	580
スパッタリング装置	В	12,360

使用料の単位は円、使用料には消費税10%が含まれます。 県外(中国地域内の企業を除く)からのご利用は、料金が2倍となります。 ②は県内・県外同一料金です。 (※)は当センター施設外への持ち出しが可能です。 使用単位:1日(8時間)

材料加工(粉砕・混練・成形・研磨)		
機器名称	使用単位	使用料
超臨界処理装置	時間	620
反応スパッタリング装置	В	11,200
ガラスビード作製装置	時間	890
金属研磨装置	時間	890
電解研磨装置	時間	510
高温高圧アルカリ反応システム	時間	730
ジェットミル	時間	1,160
試験片加工機	時間	490
試料自動埋込機	時間	440
精密砥石切断機(中型)	時間	560
精密砥石切断機(小型)	時間	420
ベルトグラインダー	時間	490
卓上一軸混練押出機	時間	420
卓上加熱プレス機	時間	470
卓上射出成形機	時間	1,660
ディスクミル	時間	530
凍結粉砕機	時間	1,010
ニーダー	時間	510
破砕機	時間	620
ボールミル	時間	420
ミクロトーム	時間	770
遊星ボールミル	時間	610
冷間等方加圧装置	時間	810
電子•基板加工	0.0	
電子回路基板加工機	時間	640
ドライフィルムラミネーター	時間	850
表面実装装置(印刷機)	時間	520
表面実装装置(マウンタ)	時間	520
表面実装装置(リフロー)	時間	570
マスクアライナー	時間	1,200
食品加工		
遠赤外線食品乾燥機	В	700
オートクレーブ	時間	410
乾湿球温度制御乾燥機	B	1.010
ジャーファーメンター	B	5,230
真空乾燥機		1.900
真空凍結食品乾燥機	8	4,100
真空濃縮装置	時間	740
スプレードライヤー	時間	470
通風乾燥機	H H	770
電気恒温槽(KENIS/YAMATO)	H	580
電気炉(食品用)		600
ドラム式食品乾燥装置	時間	620
二軸エクストルーダー	時間	630
バイオシェーカー		640
ボールカッター	時間	530
レトルト殺菌装置	時間	810
レール	미되티	010

### ●設計・造形・撮影・印刷

3Dデータ作成・造形・構造解析		
機器名称	使用単位	使用料
インクジェット式光造形機	時間	2,810
機械設計支援システム(構造解析・熱流体解析)	時間	590
機械設計支援システム(機構・樹脂流動・衝撃)	時間	760
機械設計支援システム(構造最適化)◎	時間	3,310
機械設計支援システム(金属積層造形)	時間	510
CAMシステム	時間	920
金属積層造形機	時間	4,010
小型レーザー加工機	時間	1,170
真空注型システム(乾燥炉)	В	1,870
真空注型システム(真空注型機)	時間	1,240
3D-CAD	時間	1,350
3Dスキャナー(光学縞投影)	時間	770
3Dスキャナー(ハンディ)(※)	時間	690
3D点群データ処理装置	時間	540
切削式3Dモデリング装置	時間	670
造形データ処理システム	時間	430
粉末焼結式樹脂造形機◎	時間	6,430
撮影•印刷		
高速度ビデオカメラ(※)	時間	430
撮影スタジオ	時間	520
長距離顕微鏡(※)	時間	380
UVプリンター	時間	1,760

## ●その他

文献検索		
機器名称	使用単位	使用料
JDreamⅢ文献検索端末	-	無料